

# ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ КИЛЬВАТЕРНЫХ ВОЛН

А. Г. Хачатрян\*

Ереванский физический институт  
375036, Ереван, Армения

Поступила в редакцию 4 мая 2001 г.

Рассмотрено влияние продольного магнитного поля на линейные кильватерные поля, возбуждаемые релятивистским электронным сгустком в холодной однородной плазме. Полученные результаты показали, что присутствие внешнего магнитного поля ведет к зависимости длины кильватерной волны от поперечной координаты, к изменению амплитуды волны с удалением от сгустка и появлению ангармоничности. Обнаружено, что сильное магнитное поле существенно уменьшает амплитуду волны для случая нешироких сгустков и незначительно меняет амплитуду в случае широких сгустков.

PACS: 52.40.Mj, 52.35.Lv, 52.75.Di

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Плазменные волны, возбуждаемые релятивистскими электронными сгустками или интенсивными лазерными импульсами (кильватерные волны), могут обеспечить необычно сильные ускоряющие и фокусирующие поля. Теоретические и экспериментальные исследования показали, что темп ускорения в кильватерной волне может достигать десятков ГэВ/м, что на три порядка больше темпов, достигнутых в традиционных ускорителях (см. обзорную работу [1] и цитируемую там литературу). В настоящее время плазменные методы ускорения интенсивно развиваются.

Обычно в экспериментах плазма помещается во внешнее магнитное поле для удержания плазмы и подавления различных неустойчивостей. Можно предположить, что когда электронная гирочастота  $\omega_H = eH_0/m_e c$  становится сравнимой или больше плазменной частоты  $\omega_p = \sqrt{4\pi n_p e^2/m_e}$  (здесь  $H_0$  — напряженность магнитного поля,  $n_p$  — невозмущенная плотность электронов плазмы), магнитное поле может оказывать заметное влияние на возбуждение кильватерных полей. Таким образом, в качестве естественного параметра задачи можно выбрать без-

размерную гирочастоту

$$\Omega_H \equiv \frac{\omega_H}{\omega_p} = 3.12 \cdot 10^5 \frac{H_0 [\text{кГс}]}{\sqrt{n_p [\text{см}^{-3}]}}$$

Например, при  $n_p = 10^{12} \text{ см}^{-3}$  (что характерно для экспериментов по возбуждению кильватерных волн релятивистскими электронными сгустками [2])  $\Omega_H = 1$ , когда  $H_0 \approx 3.2 \text{ кГс}$ . При возбуждении кильватерных полей интенсивным лазерным импульсом требуемая плотность плазмы составляет  $10^{16}$ – $10^{18} \text{ см}^{-3}$ . Такая плотность плазмы обусловлена длиной интенсивных лазерных импульсов, которая, в свою очередь, должна быть примерно равна половине длины плазменной волны. При  $n_p = 10^{17} \text{ см}^{-3}$  величина  $\Omega_H = 1$  для  $H_0 \approx 1 \text{ МГс}$ , что намного превышает магнитные поля, достижимые обычными методами. Мегагауссовы магнитные поля могут генерироваться в плазме лазерным излучением (см., например, [3]). В частности, сильное продольное магнитное поле может быть создано в плазме циркулярно поляризованным лазерным импульсом благодаря обратному эффекту Фарадея [4, 5], однако такое поле локализовано в области, занятой лазерным импульсом, и отсутствует в кильватере. Поэтому ниже мы ограничимся рассмотрением кильватерных полей, возбуждаемых электронными сгустками.

Линейная теория плазменных кильватерных волн в изотропной плазме была изучена ранее как

\*E-mail: khachatr@moon.yerphi.am

для лазерных импульсов (см. ссылки в [1]), так и для электронных сгустков [6, 7]. В этом случае за источником возбуждаются регулярные потенциальные плазменные колебания, амплитуда которых зависит от параметров источника. Влияние конечного продольного магнитного поля на возбуждение трехмерных кильватерных полей релятивистским электронным сгустком, по-видимому, впервые было рассмотрено Балакиревым, Карасем и Сотниковым в работе [8]. Они обнаружили, что в случае достаточно сильного магнитного поля, когда  $\Omega_H \gg 1$ , амплитуда кильватерной волны на оси убывает с удалением от сгустка. В данной работе мы получим аналитическое решение линейной проблемы возбуждения кильватерных полей во внешнем магнитном поле, справедливое для произвольных величин  $\Omega_H$  и распределения плотности электронов в сгустке, а также приведем численные результаты.

## 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ИСХОДНЫХ УРАВНЕНИЙ

Рассмотрим цилиндрический моноэнергетический сгусток электронов с плотностью  $n_b(Z - v_b t, r)$ , летящий вдоль оси  $Z$  со скоростью  $v_b$  в однородной плазме. Как обычно, ионы плазмы считаем неподвижными благодаря их большой массе. Тепловым движением электронов плазмы пренебрежем, полагая  $v_{Te} \ll v_b$ , что практически всегда выполнено в лабораторных условиях. Динамикой электронов сгустка также пренебрежем, что справедливо на временах  $t < t_d \sim \gamma_b/\omega_p$  [9], где  $\gamma_b = 1/\sqrt{1 - (v_b/c)^2}$  — релятивистский фактор сгустка. Для удобства дальнейших вычислений, введем следующие безразмерные величины. Возбуждаемые сгустком электрическое  $\mathbf{E}(E_r, E_\theta, E_Z)$  и магнитное  $\mathbf{H}(H_r, H_\theta, H_Z)$  поля нормируем на нерелятивистское поле опрокидывания  $E_{WB} = m_e c \omega_p / e$  ( $E_{WB}[\text{В/см}] \propto \sqrt{n_p[\text{см}^{-3}]}$ ), пространственные координаты — на  $v_b/\omega_p$ . Тогда уравнения Максвелла и уравнение движения для электронов плазмы запишем в виде

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{H} &= V_b \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial \tau} - \mathbf{V}_e - N_b \mathbf{V}_b, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -V_b \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \tau}, \\ \frac{\partial \mathbf{V}_e}{\partial \tau} &= -V_b \mathbf{E} - \mathbf{V}_e \times \Omega_H, \end{aligned} \quad (1)$$

где  $\tau = \omega_p t$ ,  $N_b = n_b/n_p$ ,  $\mathbf{V}_b = \mathbf{v}_b/c$  и  $\mathbf{V}_e(V_r, V_\theta, V_Z) = \mathbf{v}_e/c$  — безразмерные скорости сгустка и плазменных электронов,  $\Omega_H = e\mathbf{H}_0/m_e c$ ,

$\mathbf{H}_0$  — вектор напряженности внешнего магнитного поля.

Пусть внешнее магнитное поле направлено вдоль оси  $Z$ :  $\mathbf{H}_0 = H_0 \mathbf{e}_Z$ ,  $H_0 = \text{const}$ . Будем рассматривать ультрарелятивистские сгустки и положим  $V_b \approx 1$  ( $\gamma_b \gg 1$ ). Вследствие аксиальной симметрии задачи зависимость от азимутального угла  $\theta$  отсутствует. Тогда для стационарных (т.е. зависящих только от  $z = Z - \tau$  и  $r$ ) кильватерных полей из системы (1) получим

$$\frac{\partial H_\theta}{\partial z} = \frac{\partial E_r}{\partial z} + V_r, \quad (2a)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_Z}{\partial r} = -\frac{\partial E_\theta}{\partial z} - V_\theta, \quad (2б)$$

$$\nabla_\perp H_\theta = -\frac{\partial E_Z}{\partial z} - N_b - V_Z, \quad (2в)$$

$$\frac{\partial E_\theta}{\partial z} = -\frac{\partial H_r}{\partial z}, \quad (2г)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_Z}{\partial r} = \frac{\partial H_\theta}{\partial z}, \quad (2д)$$

$$\nabla_\perp E_\theta = \frac{\partial H_Z}{\partial z}, \quad (2е)$$

$$\frac{\partial V_r}{\partial z} = E_r + \Omega_H V_\theta, \quad (2ж)$$

$$\frac{\partial V_\theta}{\partial z} = E_\theta - \Omega_H V_r, \quad (2з)$$

$$\frac{\partial V_Z}{\partial z} = E_Z, \quad (2и)$$

где  $\nabla_\perp = \partial/\partial r + 1/r$ . Из (2г) следует  $E_\theta = -H_r$ . Тогда на релятивистские электроны, летящие за возбуждающим сгустком, со стороны кильватерной волны действует сила  $\mathbf{F}(eE_{WB}(H_\theta - E_r), 0, -eE_{WB}E_Z)$ . Согласно (2д)

$$\frac{\partial E_Z}{\partial r} = -\frac{\partial(H_\theta - E_r)}{\partial z} \equiv -\frac{\partial f_r}{\partial z}. \quad (3)$$

Нетрудно видеть, что поле сил  $\mathbf{F}$  является потенциальным, т.е. можно записать  $\mathbf{F} = \nabla\Phi$ , что справедливо также для нелинейных кильватерных волн. Отметим также, что из (2а) и (2д) следует

$$V_r = -\frac{\partial E_Z}{\partial r}. \quad (4)$$

Чтобы решить систему уравнений (2), будем следовать методике, примененной в [10]. Перейдем в (2) к фурье-образам по  $z$  и преобразованиям Ганкеля по поперечной координате согласно выражениям (см.,

например, [11])

$$Y(z, r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \times \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} Y_{\lambda\xi} \exp(i\lambda z) \xi J_n(\xi r) d\xi d\lambda, \quad (5a)$$

$$Y_{\lambda\xi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \times \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} Y(z', r') \exp(-i\lambda z') r' J_n(\xi r') dr' dz', \quad (5b)$$

где  $J_n$  — функции Бесселя,  $n = 1$  для величин, равных нулю на оси ( $r = 0$ ), а именно, для  $E_{r,\theta}$ ,  $H_{r,\theta}$  и  $V_{r,\theta}$  и  $n = 0$  для  $E_Z$ ,  $H_Z$ ,  $V_Z$  и  $N_b$ . Тогда, уравнения (2) сведутся к системе алгебраических уравнений, из которой имеем

$$E_{Z,\lambda\xi} = \frac{i\lambda N_{b,\lambda\xi}}{(1 + \xi^2)(\lambda^2 - w^2)}, \quad (6)$$

$$w = \sqrt{1 + \left(\frac{\Omega_H \xi^2}{1 + \xi^2}\right)^2} \geq 1.$$

Представим плотность электронов сгустка в виде  $N_b(z, r) = N_{b0} g_1(z) g_2(r)$ . Затем подставим (6) в (5a) и, интегрируя по  $\lambda$ , получим

$$E_Z(z, r) = N_{b0} \int_0^{\infty} \frac{\xi J_0(\xi r)}{1 + \xi^2} G_1 G_2 d\xi, \quad (7)$$

где

$$G_1 = \int_z^{\infty} g_1(z') \cos[w(z - z')] dz',$$

$$G_2 = \int_0^{\infty} g_2(r') r' J_0(\xi r') dr'.$$

При вычислении интеграла по  $\lambda$  мы обошли полюсы  $\lambda_{1,2} = \pm w$  на комплексной плоскости сверху [10]. Это равнозначно введению бесконечно малого затухания и связано с тем, что исходные уравнения «не знают» об устойчивости плазмы, т.е. что плазма стремится к равновесному состоянию при  $t \rightarrow \infty$ . Действительно, если бы мы изначально ввели в исходные уравнения диссипативный член (например, столкновительный член в уравнение движения), то полюсы лежали бы вне пути интегрирования и были бы обойдены «правильно».

Таким образом, мы получили общее решение (7) для продольного поля. При известном  $E_Z$  можно вычислить и остальные величины в системе (2). Например,  $V_Z$  и  $V_r$  могут быть вычислены соответственно

из (2и) и (4). Фокусирующее поле  $f_r$  можно найти из (3). При  $\Omega_H = 0$  ( $w = 1$ ) интеграл по  $\xi$  в выражении (7) может быть легко вычислен и мы получим известное решение для изотропной плазмы [7, 10]. Заметим также, что так как внешнее магнитное поле входит в выражение (7) в виде  $H_0^2$ , то направления магнитного поля вдоль или против движения электронного сгустка являются физически эквивалентными.

В случае однородного сгустка с плотностью

$$N_b = \begin{cases} N_{b0}, & -d < z \leq 0, & r \leq r_b, \\ 0, & z \leq -d, & r > r_b, \end{cases}$$

где  $d$  — длина, а  $r_b$  — радиус сгустка, выражения для  $E_Z$  и  $f_r$  примут вид

$$E_Z = N_{b0} r_b \int_0^{\infty} \frac{J_0(\xi r) J_1(\xi r_b)}{(1 + \xi^2) w} L d\xi, \quad (8)$$

$$f_r = -N_{b0} r_b \int_0^{\infty} \frac{\xi J_1(\xi r) J_1(\xi r_b)}{(1 + \xi^2) w^2} L' d\xi, \quad (9)$$

где

$$L = \begin{cases} -\sin(wz), & -d < z \leq 0, \\ 2 \sin(wd/2) \cos[w(z + d/2)], & z \leq -d, \end{cases}$$

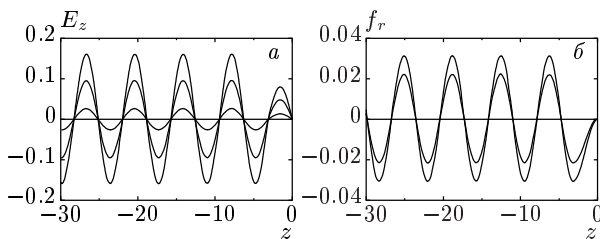
$$L' = \begin{cases} 1 - \cos(wz), & -d < z \leq 0, \\ -2 \sin(wd/2) \sin[w(z + d/2)], & z \leq -d. \end{cases}$$

Хотя вычисление интегралов по  $\xi$  в (7)–(9) для произвольных  $\Omega_H$  затруднительно, однако можно видеть, что конечное магнитное поле эффективно ведет к появлению компонент поля с меньшими по сравнению с длиной плазменной волны в изотропной плазме длинами волн, или, что то же самое, с большими по сравнению с  $\omega_p$  частотами. Как известно, в холодной магнитоактивной плазме с неподвижными ионами существуют две собственные колебательные моды, частота одной из которых монотонно растет с ростом угла между волновым вектором и направлением магнитного поля, достигая своего максимального значения  $\omega_p \sqrt{1 + \Omega_H^2}$  при перпендикулярном распространении [12]. Очевидно, волны, распространяющиеся под конечными углами к магнитному полю (и имеющие конечную групповую скорость), и дают вклад в компоненты кильватерной волны, имеющие частоту  $\omega > \omega_p$ . При этом кильватерная волна, в отличие от случая изотропной плазмы, перестает быть плоской. Конечность групповой

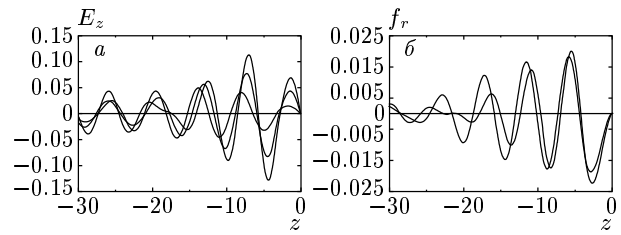
скорости кильватерной волны, как будет продемонстрировано ниже и на что указывали авторы работы [8], ведет к переносу энергии кильватерного поля в радиальном направлении и, как следствие отсутствия диссипации, к падению амплитуды поля вблизи оси с ростом расстояния от сгустка.

### 3. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ОДНОРОДНОГО СГУСТКА

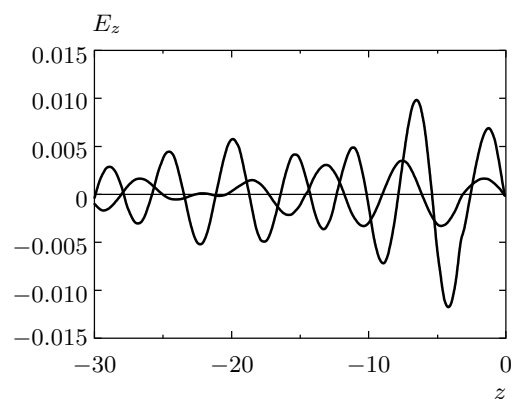
В данном разделе приведем численные результаты для случая однородного сгустка. Длину сгустка выберем равной половине длины кильватерной волны в изотропной плазме:  $d = \pi$ . На рис. 1 приведен пример кильватерной волны, возбуждаемой в плазме без внешнего магнитного поля ( $\Omega_H = 0$ ). На рис. 2 представлена типичная картина поведения кильватерной волны в конечном магнитном поле; параметры сгустка те же, что и на рис. 1. Можно видеть, что присутствие внешнего магнитного поля ведет а) к зависимости длины кильватерной волны от поперечной координаты, б) к изменению амплитуды волны с удалением от сгустка, в) к появлению ангармоничности в колебаниях поля, или, что то же самое, появлению гармоник. Причина этих явлений обсуждалась выше. Заметим, что наибольшей «деформации» подвержено поле вблизи оси. В случае  $r < r_b$ , имеет место заметное уменьшение амплитуды кильватерной волны с удалением от сгустка. Случай узкого сгустка ( $r_b < 1$ ) показан на рис. 3. Здесь отличие состоит в немономонном падении ам-



**Рис. 1.** Кильватерная волна в плазме без внешнего магнитного поля. Здесь и в случаях всех последующих рисунков электронные сгустки являются однородными с длиной, равной половине длины плазменной волны в изотропной плазме:  $d = \pi$ . Безразмерные радиус и плотность сгустка равны  $r_b = 1$  и  $N_b = 0.2$ . а) Продольное электрическое поле кильватерной волны; нормированное расстояние  $r$  от оси равно 0, 1 и 2 в порядке убывания амплитуды. б) Фокусирующая сила,  $r = 1$  и 2 в порядке убывания амплитуды колебаний



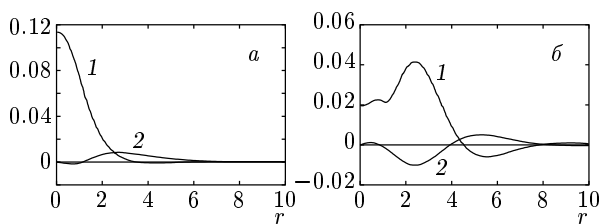
**Рис. 2.** Кильватерная волна, возбуждаемая в присутствии конечного магнитного поля,  $\Omega_H = 1$ . Параметры сгустка те же, что и на рис. 1. а)  $E_z(z)$ ,  $r = 0, 1, 2$  в порядке убывания амплитуды непосредственно за сгустком. б)  $f_r(z)$ ,  $r = 1, 2$  в порядке убывания амплитуды непосредственно за сгустком



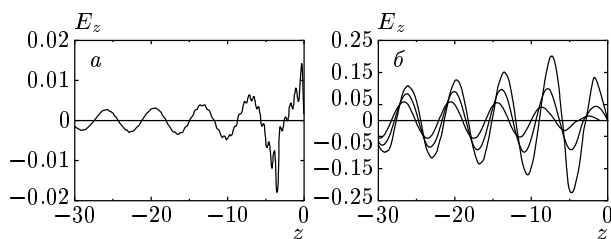
**Рис. 3.** Продольное электрическое поле кильватерной волны, возбуждаемой узким сгустком.  $\Omega_H = 1$ ,  $r_b = 0.2$  и  $N_b = 0.2$ ,  $r = 0, 1$  в порядке убывания амплитуды

плитуды волны за сгустком. Легко видеть, что изменение длины кильватерной волны с расстоянием  $r$  от оси ведет к усиливающемуся с ростом расстояния от сгустка искривлению фазового фронта волны и к немономонному изменению поля в поперечном направлении. Последнее показано на рис. 4, из которого видно также, что по мере удаления от сгустка область, занятая кильватерным полем, расширяется в поперечном направлении. Это происходит благодаря конечной групповой скорости возбуждаемых плазменных колебаний (см. также [8]). В свою очередь, амплитуда кильватерного поля вблизи оси убывает, так как полная энергия волны должна сохраняться.

Интересно отметить, что зависимость длины кильватерной волны от поперечной координаты и искривление волнового фронта имеют место при



**Рис. 4.** Радиальное поведение кильватерного поля представленного на рис. 2: *a)* 1 —  $E_z(z = -7, r)$ ; 2 —  $f_r(z = -7, r)$ ; *б)* 1 —  $E_z(z = -20, r)$ ; 2 —  $f_r(z = -20, r)$



**Рис. 5.** Возбуждение кильватерного поля в сильном магнитном поле,  $\Omega_H = 10$ . *a)* Продольное электрическое поле кильватерной волны на оси; параметры сгустка:  $r_b = 1$  и  $N_b = 0.2$ . *б)* Случай широкого сгустка,  $r_b = 10$ ,  $N_b = 0.1$ ,  $r = 0, 10$  и  $15$  в порядке убывания амплитуды

$H_0 = 0$  также в плазменном канале (см., например, [13]) и в нелинейном режиме в однородной плазме [14]. В этих двух случаях длина волны на оси максимальна и уменьшается с увеличением расстояния от оси  $r$ . В нашем случае, когда кильватерная волна возбуждается в присутствии продольного магнитного поля, длина волны на оси непосредственно за сгустком минимальна и растет с  $r$  (см. рис. 2 и 3). Поэтому можно было бы попытаться компенсировать нежелательное искривление волнового фронта в случае нелинейной кильватерной волны, налагая продольное магнитное поле.

Полученные численные результаты показали, что присутствие слабого магнитного поля ( $\Omega_H \ll 1$ ) лишь незначительно влияет на линейные кильватерные волны (по крайней мере, на расстояниях за источником порядка десяти длин волн). Случай сильного магнитного поля ( $\Omega_H \gg 1$ ) представлен на рис. 5. Здесь для неширокого сгустка ( $r_b = 1$ ) амплитуда продольного электрического поля более чем на порядок меньше по сравнению со случаем отсутствия магнитного поля (ср. рис. 5*a* и 1*a*); фокусирующая сила уменьшилась на два порядка.

Таким образом, в случае неширокого сгустка, когда безразмерный радиус сгустка меньше или порядка единицы, сильное магнитное поле существенно уменьшает амплитуду кильватерной волны, которая в данном случае непригодна для эффективного ускорения и фокусировки заряженных сгустков.

За широким сгустком ( $r_b \gg 1$ ; см. рис. 5*б*), амплитуда кильватерной волны сравнима со случаем изотропной плазмы. Это связано с тем, что в случае широкого сгустка движение электронов при  $r < r_b$  носит преимущественно продольный характер. Последнее справедливо для произвольных  $\Omega_H$  и ведет к тому, что амплитуда продольной компоненты электрического поля кильватерной волны в замагниченной плазме близка к таковой в одномерной теории, а поперечные компоненты (в том числе и фокусирующая сила) пренебрежимо малы по сравнению с продольным полем. Это согласуется с теорией кильватерных полей в изотропной плазме и с общеизвестным результатом теории плазмы, что продольное магнитное поле не влияет на распространение одномерных плазменных волн.

#### 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы обнаружили качественно новые свойства трехмерных кильватерных волн, возбуждаемых в плазме в присутствии продольного магнитного поля, такие как изменение амплитуды с продольной координатой и увеличение длины волны с ростом расстояния от оси. Последняя особенность может помочь компенсировать нежелательное искривление волнового фронта в трехмерном нелинейном случае. Выявленные особенности кильватерных полей в присутствии продольного магнитного поля обусловлены свойствами собственных мод магнитоактивной плазмы, а именно ростом их частоты с ростом угла между волновым вектором и магнитным полем и их ненулевой групповой скоростью.

Автор благодарит С. Элбакяна за полезные обсуждения. Работа выполнена при частичной поддержке Международного научно-технического центра (проект А-405).

#### ЛИТЕРАТУРА

1. E. Esarey, P. Sprangle, J. Krall, and A. Ting, IEEE Trans. Plasma Sci. **24**, 252 (1996).

2. J. B. Rosenzweig, P. Schoessow, B. Cole et al., *Phys. Rev. A* **39**, 1586 (1989); H. Nakanishi, A. Emomoto, A. Ogata et al., *Nucl. Instrum. Meth. A* **328**, 596 (1993); А. К. Березин, Я. Б. Файнберг, В. А. Киселев и др., *Физика плазмы* **20**, 663 (1994).
3. S. V. Bulanov, T. Zh. Esirkepov, M. Lontano et al., *Phys. Rev. Lett.* **76**, 3562 (1996); L. Gorbunov, P. Mora, and T. M. Antonsen, Jr., *Phys. Rev. Lett.* **76**, 2945 (1996); M. Borghesi, A. J. Mackinon, R. Gaillard et al., *Phys. Rev. Lett.* **80**, 5137 (1998).
4. В. Ю. Быченко, В. И. Демин, В. Т. Тихончук, *ЖЭТФ* **105**, 118 (1994).
5. Л. М. Горбунов, Р. Р. Рамазашвили, *ЖЭТФ* **114**, 849 (1998).
6. P. Chen, J. M. Dawson, R. W. Huff, and T. Katsouleas, *Phys. Rev. Lett.* **54**, 693 (1985); R. D. Ruth, A. W. Chao, P. L. Morton, and P. B. Wilson, *Particle Accelerat.* **17**, 171 (1985).
7. R. Keinigs and M. E. Jones, *Phys. Fluids* **30**, 252 (1987).
8. В. А. Балакирев, И. В. Карась, Г. В. Сотников, *Физика плазмы* **26**, 948 (2000).
9. K. V. Lotov, *Phys. Plasmas* **5**, 785 (1998).
10. А. Г. Хачатрян, А. Ц. Амагуни, Э. В. Сехпосян, С. С. Элбакян, *Физика плазмы* **22**, 638 (1996).
11. I. N. Sneddon, *The Use of Integral Transforms*, McGraw-Hill, New York (1972).
12. А. И. Ахиезер, И. А. Ахиезер, Р. В. Половин, А. Г. Ситенко, К. Н. Степанов, *Электродинамика плазмы*, Наука, Москва (1974), гл. 5; В. Л. Гинзбург, А. А. Рухадзе, *Волны в магнитоактивной плазме*, Наука, Москва (1975), § 8.
13. N. E. Andreev, L. M. Gorbunov, V. I. Kirsanov et al., *Phys. Plasmas* **4**, 1145 (1997).
14. A. G. Khachatryan, *Phys. Rev. E* **60**, 6210 (1999).